



SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

1999年3月4日

0.18ミクロン世代のDRAM混載プロセス生産のための新会社設立

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（SCEI）は、これからの半導体プロセスとして期待されているDRAM混載プロセスを中心とした半導体を生産するための新会社を設立いたします。

SCEIの投資により、新会社は「次世代プレイステーション」向けに開発したDRAM混載プロセス採用のグラフィック・シンセサイザの量産に向けた8インチ製造工場を建設いたします。稼働は2000年春、月産1万枚規模で立ち上げを計画しています。新工場の立ち上げ前は、グラフィック・シンセサイザの生産はソニー国分株式会社で行います。

新会社は、ソニー長崎株式会社内の拡張予定地を活用して、0.18ミクロン世代のDRAM混載プロセスに対応した新たな製造ラインを導入し、ソニー株式会社と共同で運営を行っていきます。

なお、SCEIの総投資額は約700億円の予定です。

「次世代プレイステーション」は、全世界で5000万台を出荷したプレイステーションの市場を更に広げる新しいコンピュータエンタテインメントのプラットフォームとして、1999年度内の発売を目指しています。

新会社概要

社名：未定

設立日：1999年4月予定

所在地：長崎県諫早市

資本金：未定（SCEI 100%）

以上